

Учебный план*

по программе «Аппаратчик-подслойщик фотостекла»

№ п/п	Наименование модуля	Академических часов
Тема 1	Основы химии для химико-фотографического производства	6ч
Тема 2	Основы физики и электротехники в технологическом процессе	8ч
Тема 3	Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность	8ч
Тема 4	Основы метрологии и контроля качества	8ч
Тема 5	Оборудование и автоматизация производства	8ч
Тема 6	Технология химической очистки фотостекла	8ч
Тема 7	Нанесение подслоёв на фотостекло	8ч
Тема 8	Противоореольные слои: составы и методы нанесения	4ч
Тема 9	Регулировка технологических режимов	2ч
Тема 10	Дефекты обработки фотостекла и способы их устранения	2ч
Тема 11	Практикум по работе на автоматической линии	2ч
	Практические занятия	96ч
	ИТОГО:	160ч



Утверждаю
Директор ООО МПЦ «Феникс» _____ Г.В. Котрухов

* Данный учебный план представлен в ознакомительных целях и не является официальным учебным планом, утвержденным и применяемым организацией